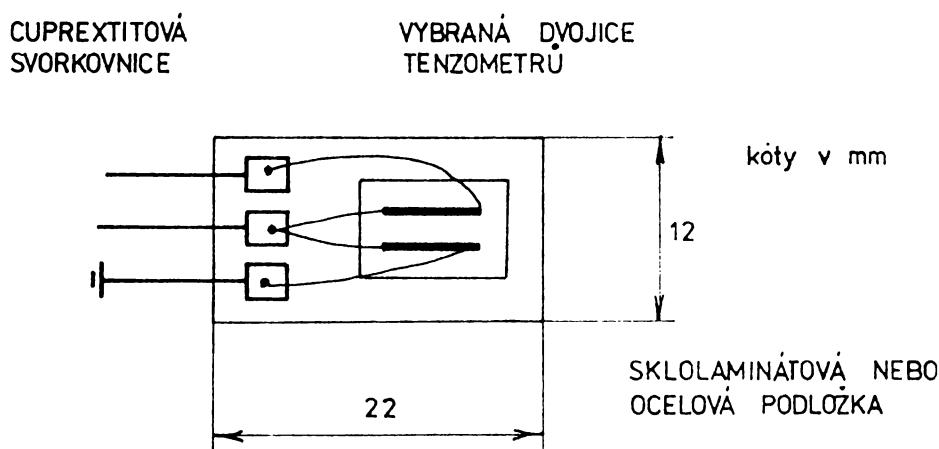


MIKROELEKTRONICKÉ SNÍMAČE MECHANICKÉHO NAMÁHÁNÍ

K výzkumu mechanického namáhání byly v ÚT ČSAV vyvinuty snímače s křemíkovými legovanými trámečkovými tenzometry. Jako nejvhodnější s ohledem na vnitřní odpor a citlivost se ukázaly křemíkové tenzometry typu "p" 4PAB-025-350 a typu "n" 4NBC-039-340 fy RUKOV Rumburk. Prvý typ v potenciometrickém zapojení je vhodný pro měření střídavé složky. Oba typy ve vybrané dvojici o vhodných teplotních závislostech a v polomůstkovém zapojení jsou pak vhodné k současnému sledování obou složek, statické a dynamické. Dvojice tenzometrů se lepí na sklolaminátovou pedložku se svorkovnicí - obr. 1



Obr. 1

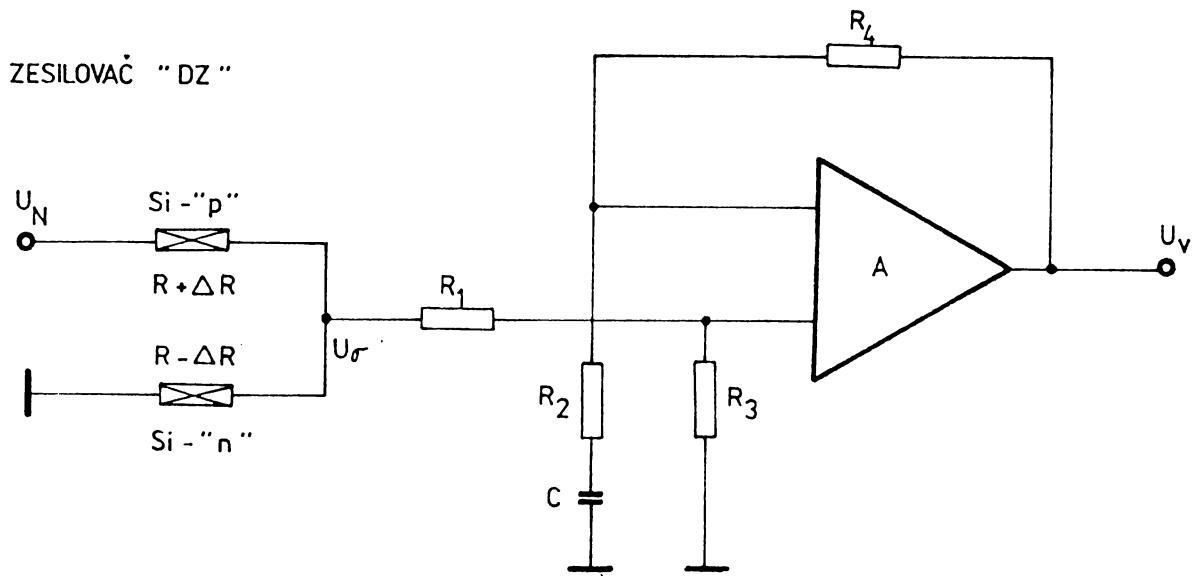
Vztah mezi sledovaným efektivním namáháním a výstupním napětím je popsán vzorcem /1/

$$\tilde{\sigma}_{\text{ef}} = \frac{E \cdot U_v}{K \cdot A \cdot U_0} \quad .$$

kde E je modul pružnosti měřeného tělesa a součinitel K je teplotně korigován podle linearizovaného vztahu

$$K = K_0 (1 - \beta \vartheta) \quad .$$

Elektrická napětí U_g z polomůstkového zapojení se zesílí A krát v měřicím zesilovači na hodnotu U_v , kde pro stejnosvěrnu eležku je $A = 1$, pro střídavou $A > 20$. Vyvinutý měřicí zesilovač je patrný z obr. 2.

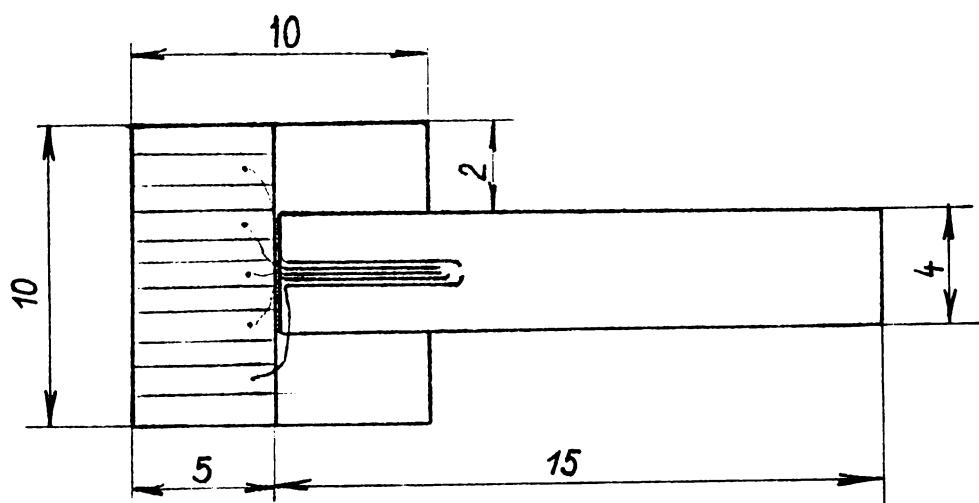
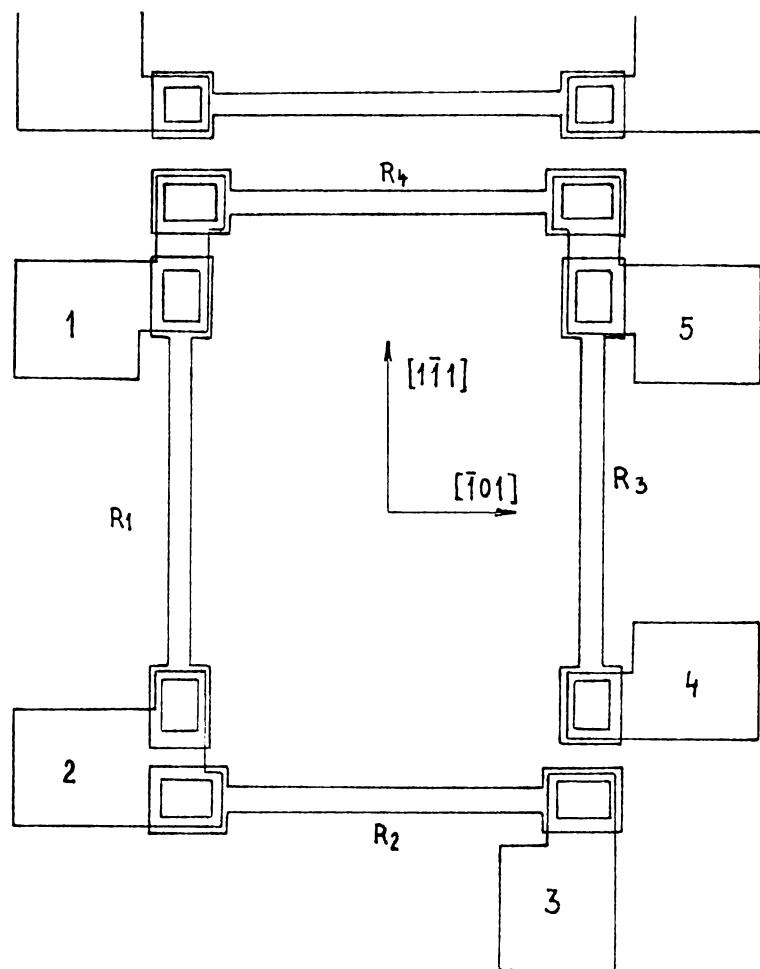


Obr. 2

Uvedený tenzometrický snímač mechanického namáhání se osvědčil při laboratorních měření v ÚT a v ZES Škoda Plzeň.

Jeho nevýhodou je složitá montáž, dostupnost a cena. Proto byl vyvinut nový typ, snímač s malými implantovanými tenzometry, které jsou atomicky spojeny s křemíkovou planžetou o větší ploše. Ta umožní spojení s proměňovaným povrchem s malou hysterezí a bez prokluzu. Použitím masky lze vyrábít současně tenzometry s vhodným tvarem a v požadovaném směru. Celomůstkového, nebo polomůstkového uspořádání aktivních integrovaných tenzometrů na jedné planžetě je možno dosáhnout použitím anizotropní roviny monokrystalu křemiku /2/, /3/. Na obr. 3 je znázorněn implantovaný tenzometrický můstek.

V podélné ose (krystalografická osa /111/) jsou umístěny tenzometry R1, R3 a v příčné ose (krystalografická osa /101/) jsou umístěny tenzometry R2, R4. Délka implantovaných tenzometrů je $400 \mu\text{m}$. Tento můstek je vytvořen modifikovanou technologií CMOS obvodů na křemíkové planžetě o délce 15 mm, šířce 4 mm a tloušťce 0,1 až 0,3 mm. Vývody můstku 1 až 5 jsou připojeny na kuprexititovou svorkovnicí ultrazvukovou kompresí. Si planžeta s integrovaným tenzometrickým můstekem se lepí na měřený povrch speciálním lepidlem na tenzometry např. Hottinger EP250.



Obr. 3

Funkční vzorky těchto snímačů, zhotovené v Tesle VÚST mají tyto parametry :

rozsah měřeného mech. napětí	$\pm 150 \text{ MPa}$
výstupní napětí	$\leq \pm 50 \text{ mV}$
napájecí konstantní proud	$\leq 3 \text{ mA}$
odchylnka od linearity	$\leq \pm 0,4 \%$
hystereze	$\leq \pm 0,1 \%$
teplotní závislost nuly	$< \pm 0,1 \% / 10 {}^\circ\text{C}$
s teplotní kompenzací	
teplotní závislost citlivosti	$\leq \pm 0,2 \% / 10 {}^\circ\text{C}$
s teplotní kompenzací	
vnitřní odpor můstku	$\leq 2 \text{ k} \Omega$
teplotní rozsah	- 20 až 70 {}^\circ\text{C}

Seznam literatury : /1/ VANĚK F. - Experimentální výzkum proudění v lopatkových mřížích proudových strojů, kandidátská disertační práce, Praha 1984, /2/ POSPÍŠIL K., VANĚK F. - Polovodičové snímače mechanických veličin, Strojnický časopis 34, 1983, č. 6, /3/ POSPÍŠIL K. - Tlaková čidla pro průmyslové aplikace, Zpráva Tesla VÚST č. 184700 754/1, 1986.